研究論文

大気圧プラズマを応用した金属材料の親水化

小林弘明*1、片岡泰弘*1

Hydrophilization of Metallic Materials by Atmospheric Pressure Plasma

Hiroaki KOBAYASHI*1 and Yasuhiro KATAOKA*1

Industrial Research Center^{*1}

金属材料に対して表面処理を行う場合、金属材料表面の有機汚れ等を除去するために前処理が行われる。 本研究では、前処理のうち機械研磨処理と大気圧プラズマ処理に着目して、これらの処理による金属材料 の表面状態を静的接触角等により評価した。結果、投射材としてアルミナを用いてエアーブラスト処理し た後、大気圧プラズマ処理を実施することで、静的接触角は最小値を示し、その値は約10°となった。

1. はじめに

金属材料は表面処理することで、耐食性、耐摩耗や装 飾性の付与が可能となる。これらの表面処理によって付 与した各特性を効果的に発現させるためには、表面処理 を施す前に、金属材料表面に存在する有機汚れや酸化皮 膜を十分に除去することが必要である。例えば、塗装鋼 板の耐食性は、塗装前の素地調整に大きく影響されると 言われており、素地調整が不十分な塗装鋼板の耐食性は、 適切な素地調整を実施した塗装鋼板と比較して、大幅に 低下する¹⁾²⁾。

金属材料表面の有機汚れや酸化皮膜を除去する方法と して、研磨紙研磨やエアーブラスト処理等の機械研磨が ある。これらの機械研磨は、物理的に金属材料表面を研 削することで、金属材料表面の清浄化と粗面化を実現す る。機械研磨とは異なる方法で金属材料表面を清浄化す る方法して、プラズマ処理がある。プラズマ処理は、紫 外線等の作用によって、金属材料表面の有機汚れを除去 できる³⁾。プラズマ処理の応用のひとつとして、各材料 の接着に関する研究が報告されており、その有効性が認 められている^{4)~6)}。しかしながら、プラズマ処理によ る接着力向上等の効果を、有効に発現するための最適条 件は明確になっていない。そこで本研究では、機械研磨 と大気圧プラズマ処理の組み合わせに着目し、これらの 組み合わせが金属材料表面状態におよぼす影響を検討し た。

2. 実験方法

2.1 供試材

金属材料として、冷間圧延鋼板(SPCC-DL)を用い、 寸法は 50×50×1 mm とした。**表1**に冷間圧延鋼板の

*1 産業技術センター 金属材料室

機械研磨を示す。本研究では、無処理、研磨紙(#180、SiC)研磨およびエアーブラスト処理したものを作製した。エアーブラスト処理条件は、投射圧力 0.8MPa、オフセット 100mm、投射時間 20s とした。投射材は、ガラスビーズ、炭化ケイ素およびアルミナを用いた。各投射材の粒径は 100 μ m 以下とした。

これらの試料に対して、大気圧プラズマ処理を実施した。大気圧プラズマ処理条件は、ガス種 N₂(99.5%) + Air(0.5%)、ガス流量 5 dm³ min⁻¹、オフセット 3mm、 走査速度 1 mm s⁻¹とした。

表1 冷間圧延鋼板の機械研磨

No.	機械研磨	
1	無処理	
2	研磨紙(#180、炭化ケイ素)研磨	
3		投射材:ガラスビーズ
4	エアーブラスト処理	投射材:炭化ケイ素
5	-	投射材:アルミナ

2.2 評価

2.2.1 表面形状

各試料の表面形状を、光干渉三次元粗さ計(Bruker 社製 WykoNT9100)を用いて評価した。測定範囲は 236×312μmとして、表面形状の撮影および ISO 25178 で定義された面粗さ評価項目のひとつである算 術平均高さ Sa を算出した。

2.2.2 表面分析

エアーブラスト処理に伴う投射材の試料表面への残留 状態を調査するために、SEM(走査型電子顕微鏡; Scanning Electron Microscope)および EDX(エネル ギー分散型 X 線分光;Energy Dispersive X-ray Spectrometer) 検出器によって分析した。SEM-EDX (日本電子(株)製 JSM-6510A、加速電圧; 20 kV) を用いてエアーブラスト処理した試料の外観観察をする とともに、観察領域における組成分析、元素マッピング を行った。

また、大気圧プラズマ処理前後における各試料の有 機物付着状態を明らかにするために、XPS(X線光電子 分光; X-ray Photoelectron Spectroscopy) 装置によっ て分析した。XPS (ULVAC-PHI 社製 XPS PHI-5000 Versa Probe) 測定結果から C1s (284.6 eV) と O1s (531.0 eV)の強度比 C1s/O1s を算出した。各試料に 対して大気圧プラズマ処理後、24 時間以内に XPS 測定 を実施した。

2.2.3 静的接触角

各試料の濡れ性を、静的接触角計((株)ニック製 LSE-B100)を用いて評価した。滴下溶液は蒸留水、滴 下量は1mm³として、蒸留水滴下後、2s経過したとき の静的接触角を測定した。静的接触角の繰り返し測定回 数 n=10 とした。静的接触角の測定は、大気圧プラズマ 処理前と大気圧プラズマ処理後に実施した。各試料に対 して大気圧プラズマ処理した後、静的接触角を測定する まで時間は次の2条件として、それぞれ静的接触角を 測定した。

条件①:大気圧プラズマ処理後、20分以内

条件②:大気圧プラズマ処理後、乾燥デシケータ(湿 度 10%RH) 内に 7 日間静置

2.2.4 電気化学測定

大気圧プラズマ処理前後における各試料の電気化学反 応性を明らかにするために電気化学測定システム (Solartron 社製 SI1280B) を用いて、ナイキストプ ロットを測定した。図1に電気化学測定系模式図を示 した。参照極は 3 mol dm⁻³ NaCl 水溶液中の銀塩化銀 電極、対極は白金電極、作用極の表面積は38 mm²とし た。電解液は 0.1 mol dm⁻³ Na₂SO₃ 水溶液を用いた。印 加電圧は 50 mV、走査周波数範囲は 0.5 Hz~20 kHz とした。各試料を電解液に 600 s 浸漬後、ナイキストプ ロットの測定を開始した。各試料に対して大気圧プラズ マ処理後、電気化学測定を実施するまでの時間は、静的 接触角と同様の2条件とした。



3. 実験結果および考察

3.1 表面形状

図2に各試料の表面形状の撮影画像を示す。撮影画 像における濃淡の階調から、研磨紙研磨した試料 (No.2)とエアーブラスト処理した試料 (No.3~No.5) では、表面形状が大きく異なることがわかった。すなわ ち、前者は方向性のない研磨痕が形成されたのに対して、 後者では梨地模様が形成された。

図3に各試料の Sa を示す。エアーブラスト処理 (No.3~No.5)の Saは、研磨紙研磨(No.2)のそれよ りも大きい。エアーブラスト処理の投射材としてガラス ビーズ (No.3) を用いた場合、Sa が最も大きくなり、 その値は研磨紙研磨と比較して約10倍となった。



3.2 表面分析

図4にエアーブラスト処理した試料(No.3~No.5) に対する元素マッピング測定結果を示す。この元素マッ ピング画像においては、灰色部から白色部にかけて各投 射材の元素が検出され、各試料表面に、エアーブラスト 処理に用いた投射材の成分が残留していることが確認さ れた。

エアーブラスト処理条件によっては、投射材が被処理 材表面に残留することが知られている⁷⁾。各試料表面に 残留した投射材の大きさから考えると、エアーブラスト 処理によって投射材が試料表面に衝突した際に、投射材 が微小破片に破砕し、その破片が試料表面に圧入、残留 したものと推察する。

図5に XPS 測定結果から算出した C1s/O1s 強度比を

示す。一般に、XPS 測定結果を解析することで近接元 素との結合状態を判別できることが知られている⁸⁾。し かしながら、本研究で得られた測定結果は、スペクトル 強度の変化以外は不明瞭であった。このため、スペクト ル強度のみに着目して C1s (284.6 eV) と O1s (531.0 eV)の強度比 C1s/O1s を算出した。大気圧プラズマ処 理前の Cls/Ols 強度比に着目すると、エアーブラスト 処理(No.3~No.5)の C1s/O1s 強度比は、機械研磨な し(No.1)のそれと比較して 1/2 以下となった。した がって、エアーブラスト処理単独でも、金属材料表面の 有機物を除去できると考えられる。大気圧プラズマ処理 後の C1s/O1s 強度比に着目すると、各試料の C1s/O1s 強度比は 0.5 以下であった。エアーブラスト処理と大気 圧プラズマ処理を組み合わせることで、この値はさらに 低下した。特に投射材としてアルミナを用いてエアーブ ラスト処理した後、大気圧プラズマ処理した場合、この 値は最も小さな値を示し、0.26となった。

これらの結果は、アルミナを用いたエアーブラスト 処理と大気圧プラズマ処理を組み合わせることによって、 金属材料表面における官能基が変化したことを示唆して いるものと考える。



図4 エアーブラスト処理した試料表面の 元素マッピング測定結果



3.3 静的接触角

図6に各試料の静的接触角測定結果を示す。大気圧 プラズマ処理なしの場合、機械研磨することで静的接触 角は低下する傾向にあり、その値は90°以下となった (No.2~No.5)。特に投射材として炭化ケイ素を用い てエアーブラスト処理した場合(No.4)に、最も静的 接触角は小さくなり、その値は約50°になった。

大気圧プラズマ処理あり(条件①)の場合、静的接触 角は、いずれの試料についても、30°以下であった。 投射材としてアルミナを用いてエアーブラスト処理した 場合(No.5)に、最も静的接触角が小さくなり、その 値は約10°を示した。一方、大気圧プラズマ処理あり (条件②)の場合、静的接触角は、いずれの試料も条件 ①よりも大きな値を示した。

機械研磨と大気圧プラズマ処理を組み合わせる(条件 ①の No.2~No.5) ことで、大気圧プラズマ処理単独の 場合(条件①の No.1)と比較して静的接触角は低下す る傾向にあった。この要因は、金属材料表面における面 粗度の増加によって、大気圧プラズマ処理に伴う金属材 料表面の官能基が変化したためであると考えられる。ま た、投射材としてアルミナを用いたエアーブラスト処理 と大気圧プラズマ処理を組み合わせた場合に、静的接触 角が最小値を示した要因は、金属材料表面のアルミと酸 素量が増加したため(図 4)と思われる。



3.4 電気化学測定

単純な電極反応の場合、ナイキストプロットにおいて インピーダンスは半円の軌跡を描く。そして、この半円 の軌跡と、実軸との交点から溶液抵抗と反応抵抗を知る ことができる⁹⁾。本研究では導電性の高い電解液を用い ており溶液抵抗は極めて小さいため、本研究においては インピーダンスの軌跡から、反応抵抗を推測した。反応 抵抗とは、電解液/電極界面における反応の起こりづら さの指標であり、電荷移動反応が生じやすい場合は反応 抵抗が小さくなり、反対に電荷移動反応が生じにくい場 合には反応抵抗が大きくなるとされる¹⁰⁾。

図7に機械研磨なし(No.1)と研磨紙研磨した試料

(No.2) のナイキストプロットを示す。各試料におけ るインピーダンスの軌跡から反応抵抗を比較すると、大 気圧プラズマ処理あり(条件①) > 大気圧プラズマ処 理なし > 大気圧プラズマ処理あり(条件②)となった。 大気圧プラズマ処理直後では、大気圧プラズマ処理前

と比較して反応抵抗が大きくなった。そして、大気圧プ ラズマ処理後、一定期間経過すると、反応抵抗は低下し、 その値は大気圧プラズマ処理前よりも小さくなる傾向に あった。

静的接触角の結果とあわせて考えると、大気圧プラズ マ処理によって試料表面は改質されるものの、その効果 は時間経過によって変化すると考えられる。この要因と しては、時間経過に伴う試料表面の酸化反応や有機汚れ の付着等が考えられる。ただし、詳細な議論は、被処理 材や大気圧プラズマ条件等を十分に考慮する必要がある。



4. 結び

金属材料に対する機械的研磨と大気圧プラズマ処理 が、金属材料の表面特性におよぼす影響を検討した結果、10)板垣昌幸:東陽テクニカ技術セミナー資料 等価回 以下の結論を得た。

- (1)研磨紙研磨とエアーブラスト処理した金属材料の表 面形状は大きく異なり、前者は方向性のない研磨痕 があるのに対して、後者は梨地模様が形成された。
- (2)研磨紙研磨とエアーブラスト処理した試料の表面粗 さを Saで比較すると、その値は後者が大きい。投射 材としてガラスビーズを用いてエアーブラスト処理 した場合の Saは、研磨紙研磨の約 10 倍であった。
- (3) 投射材としてアルミナを用いてエアーブラスト処理 した後、大気圧プラズマ処理した場合、静的接触角 は最小値を示し、その値は約 10°であった。この組 み合わせにおいて、XPS による C1s/O1s 強度比に ついても最小値を示し、その値は 0.26 であった。
- (4)静的接触角と電気化学測定による評価から、大気圧 プラズマ処理による試料表面を改質する効果は、時 間経過によって変化する可能性が高い。

謝辞

本研究は、公益財団法人ソルト・サイエンス研究財 団の平成 27 年度助成研究(助成番号:1508)によって 得られた研究成果の一部です。ここに記して厚くお礼申 し上げます。

文献

- 1) 伊藤義人, 金 仁泰, 貝沼重信, 門田佳久: 土木学 会論文集, 766(I-68), 291(2004)
- 2) 伊藤義人, 坪内佐織, 金 仁泰: 土木学会論文集 A, **64**(7), 556(2008)
- 3) 行村 建: 放電プラズマ工学, 181(2008), オーム 社
- 4) 陳 思潮, 武田浩一, 小野 茂, 吉野利男, 堤井信 力:電気学会論文集A, 119(6), 854(1999)
- 5) 大久保雅章:接着の技術,**35**(3), 32(2015)
- 6) 鈴木正史, 村上英司, 河田圭一, 石川和昌, 小林弘 明,杉本貴紀,福岡 修,加藤正樹:あいち産業科 学技術総合センター研究報告,1,38(2013)
- 7) 三木靖浩, 谷口 正, 松岡 敬, 佐々木建治, 福士 剛好,結城 保,合志博之,堀野裕治:奈良県工業 技術センター研究報告, 32, 1(2006)
- 8) 日本表面科学会:X 線光電子分光法, 129(2011), 丸善
- 9) 板垣昌幸: 材料と環境, **48**(11), 681(1999)
- 路を用いた電気化学インピーダンスの解釈, 4(2014)